

研究会 開催案内

第2回 光ネットワーク産業・技術研究会

日 時：平成 27 年 7 月 29 日（水）13:30～17:10
会 場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館（江東区青梅）
テーマ：次世代光ネットワークを支える集積光デバイスの動向
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 中野 E-mail: pnstudy@oitda.or.jp

第2回 多元技術融合光プロセス研究会

日 時：平成 27 年 8 月 19 日（水）13:00～17:15
会 場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館（江東区青梅）
テーマ：加工用レーザ、ビームデリバリ光学系、光部品等の最新技術動向
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail: tagen.proc@oitda.or.jp

第2回 光材料・応用技術研究会

日 時：平成 27 年 9 月 4 日（金）13:00～17:00
会 場：東海大学（高輪キャンパス）（港区高輪）
テーマ：最新の光通信技術と今後の展望
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/omat/omat.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山下 E-mail: omat@oitda.or.jp

第3回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成 27 年 10 月 7 日（水）13:00～17:30
会 場：機械振興会館（港区芝公園）
テーマ：シリコンフォトニクス
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山田(隆) E-mail: pdevice@oitda.or.jp